EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04155854

PUBLICATION DATE

28-05-92

APPLICATION DATE

19-10-90

APPLICATION NUMBER

02280925

APPLICANT:

HITACHI VLSI ENG CORP;

INVENTOR:

OTSUKA KANJI;

INT.CL.

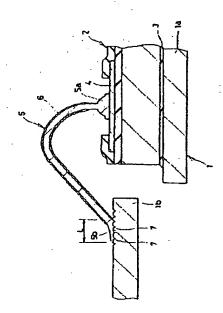
H01L 23/50 H01L 21/60

TITLE

SEMICONDUCTOR INTEGRATED

CIRCUIT DEVICE AND LEAD FRAME

THEREFOR



ABSTRACT :

PURPOSE: To enhance the bonding of a bonding wire to an external lead-out terminal in strength so as to improve a semiconductor integrated circuit device in reliability by a method wherein a bonding pad is electrically connected to the external lead-out terminal with a bonding wire, and a groove is provided to the wire bonded face of an external lead-out terminal.

CONSTITUTION: One end of a bonding wire 5 is bonded to a bonding pad 4 with a ball bonding 5a. The other end of the bonding wire 5 is bonded to the inner lead 1b of a lead frame 1 with a wedge bonding 5b. The bonding pad 4 is electrically connected with the inner lead 1b with the bonding wire 5. Grooves 7 are provided to the wire bonded face of the inner lead 1b. The wire bonded face is enhanced in effective bonding face, and the bonding wire 5 is bonded to the inner lead 1b through a wedge bonding method, whereby the bonding of the bonding wire 5 to the inner lead 1b can be enhanced in strength.

COPYRIGHT: (C) JPO

9日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平4-155854

®lint. Cl. 5 HOIL

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月28日

23/50 21/60

8418-4M 6918-4M S B 301 301 6918-4M

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全6頁)

❷発明の名称

半導体集積回路装置およびそれに用いるリードフレーム

②符 頭 平2-280925

願 平2(1990)10月19日 @出

東京都小平市上水本町5丁目20番1号 日立超エル・エ

@発 明 大 寛 治

ス・アイ・エンジニアリング株式会社内 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内

勿出 願 人 株式会社日立製作所

勿出 願 日立超エル・エス・・ 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地。 東京都小平市上水本町5丁目20番1号

アイ・エンジニアリン グ株式会社

個代 理 人 弁理士 筒井 大和

半導体集層回路装置およびそれに用いるリード

- 2. 特許請求の範囲
- 1. 半導体チップに形成されたポンディングパッ ドと、外部引出用端子とがポンディングワイヤ によって電気的に接続されてなる半導体集積回 路装置であって、前記外部引出用端子のワイヤ 接合面に溝を設けたことを特徴とする半導体集 荷回路袋罩。
- 2. 前記ポンディングワイヤはその表面に絶縁体 が被覆された被覆ワイヤであることを特徴とす る請求項[記載の半導体集膜回路装置。
- 3. 前記外部引出用端子であるインナーリードの ワイヤ接合面に席を設けたことを特徴とする論 求項1または2配載の半導体業績回路装置に用 いるリードフレーム。
- 3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は、半導体集階回路装置技術に関し、特 に、ワイヤポンディング方式の半導体集階回路袋 産に適用して有効な技術に関するものである。 (従来の技術)

ワイヤボンディング方式は、半導体チップのポ ンティングパッドと、パッケージまたはリードブ レームの外部引出用端子とを金(Au)またはア ルミニウム (AI) 等からなるポンティングワイ ヤによって電気的に接続し、半導体チップに形成 された半導体集費回路業子の電極を外部に引き出 す技術である。

ワイヤポンディング方式については、 例えば殺 研出版键、1985年6月1日発行、「超しSI テクノロジー」P594~P597に記載があり、 この文献には、ポール・ウェッジポンディング技 術について説明されている。 ボール・ウェッシボ ンディングは、半導体チョブのポンティングパョ ドにはボールボンディングを行い、パッケージま たはリードフレームの外部引出用塩子にはウェッ ジボンディングを行う技術である。ボールポンデ

持開平4-155854 (2)

ィングは、ボンディングワイヤの先端に水楽トーチまたは電気トーチ等によりボールを形成したが、 でのボールを被接合物に押し付けてボンディングワイヤと被接合物とを接合する。 起音では、最助を伝えているのとないが、であるに押し付けて、超音をは、といって、超音をもで、が、からる。 通常は、半導体チッケーシまたはリードフレームの外部引出用機子側を第二ボンドとしている。

(発明が解決しようとする課題)

ところが、上記従来のワイヤポンディング技術においては、以下の問題があることを本発明者は 見出した。

すなわち、従来は、ポンディングワイヤと外部 引出用端子との接合強度が、ポンディングワイヤ とポンディングパッドとの接合強度よりも弱い点 について充分な配慮がなされておらず、ポンディ

酸は、明細書の記述および番付図面から明らかに なるであろう。

(課題を解決するための手段)

本願において関示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりて ある。

すなわち、請求項1 記載の発明は、半導体チップに形成されたボンディングパッドと、外部引出用端子とがポンディングワイヤによって電気的に接続されてなる半導体集積回路装置であって、前記外部引出用端子のワイヤ接合面に溝を設けた半導体集積回路装置構造とするものである。

(作用)

上記した請求項 1 記載の発明によれば、外部引出用場子におけるワイヤ接合面の実効接合面 懐が 席により場大するので、ポンディングワイヤと外 部引出用場子との接合強度を向上させることがで きる。

また、ポンディングワイヤと外部引出用帽子と をウェッジポンディングにより接合する場合、例 ングワイヤと外部引出用 福子との接合強度 不足に 起因して半導体集度回路装置の信頼性が低下する 問題があった。

特に、ポンディングワイヤの表面に絶縁体を被理した被理ワイヤにおいては、ポンディングワイヤの熱分解された被理絶縁体の成分がポンディングワイヤの後合面側に巻き込まれる現象を避けることができず、ポンディングワイヤと外部引出用端子との接合強度が不足し、半導体集積回路装置の保領性が低下する問題があった。

本見明は上記課題に着目してなされたものであり、その目的は、ボンディングワイヤと外部引出用電子との接合強度を向上させ、半導体集積回路装置の信頼性を向上させることのできる技術を提供することにある。

本発明の他の目的は、被覆ワイヤと外部引出用 端子との接合強度を向上させ、被覆ワイヤを有す る半導体集構回路装置の信頼性を向上させること のできる技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特

えば外部引出用 端子の歳を超音破場 動方向に 遊文またはそれに近い方向に 延在させることに より、抜 ウェッジボンディングに 際し、 ポンディングワイヤの後 全面に 被 着した 異物 や残留 被覆 材 平が 滞により 機械的に 研削されるので、 ポンディングワイヤ と外部引出用 端子との接合強度を向上させることができる。

(実施例)

本実施例の半導体集積回路装置は、被覆ワイヤボンディング方式の半導体集積回路装置である。

特開手4-155854(3)

第1回に示すように、リードフレーム!のダイパッド!a上には、半導体チップ2かチップ後合部3により接合されている。リードフレーム | は 4 2 アロイ等からなり、チップ接合部3は擬(A8) 入りニポキシ樹脂等からなる。

半導体チップ2は、例えば単結晶シリコン(Si)からなり、その主面側には論理回路あるいは 半導体メモリ等を構成するための所定の半導体集 機回路者子が形成されている。

また、半導体チップ2の主面上には、半導体製機 国路素子の電極を引き出すためのポンティングパッド4が形成されている。ポンディングパッド4は、例えばAl-Si合金またはAl-Si-Cu合金からなり、半導体チップ2の外間辺に沿って複数配置されている。

ボンディングパッド 4 には、ボンディングワイヤ 5 の一幅が、第一ボンディングであるボールボンディング部 5 a によって接合されている。また、ボンディングワイヤ 5 の他難は、第二ボンディングであるウェッジボンディング部 5 b によってり

ている。なお、ポンディングワイヤ 5 の直径は、例えば 3 0 μ m 程度である。また、インナーリード 1 b の幅は、例えば 9 0 μ m 程度、厚さは、例えば 1 5 0 μ m 程度である。

ところで、本実施例の半導体集積回路を置ににおびいては、インナーリードートのワイヤち、本実施のでは、カウスインカーリードートのワイ接合の大力を設けたことにより、はワイを面で、オウスをできるとができるとインナーリードートを受けたなってのようになっている。といてきるようになっているのとしたができるようになっているのである。

清7の断面形状、平面形状をそれぞれ第2図、第3図に示す。第2図に示すように、漢7は、例えば断面V字状に形成されている。漢7の幅は、例えば5μm程度であり、深さは、例えば5μm以下である。ただし、漢7の断面形状は、V字状に限定されるものではなく随々変更可能であり、

ードフレーム 1 のインナーリード (外部引出用塩子) 1 b に接合されている。ずなわち、本実政例の半導体集 種回路 装置は、ポンディングパッド 4 とインナーリード 1 b とがポンディングワイヤ 5 によって電気的に接続された構造となってる。

ボールボンディング部5 a は、例えば水素トーチまたは電気トーチによりボンディングワイヤ5の一端にボールを形成した後、そのボールをポンディングパッド 4 に押し付けてボンディングワイヤ5 とボンディングパッド 4 とを接合して形成された部分である。

また、ウェッジポンディング 部 5 b は、例えば 超音 被 振動 エネルギー および 熱 エネルギー により ボンディング ワイヤ 5 と ボンディング パッド 4 とを接合して 形成された 部分である。 ウェッジボンディング 部 5 b の 長さ L は、例えば 8 0 μ m 程度、幅は、例えば 7 0 μ m 程度である。

ボンディングワイヤ5は、AuあるいはAL等からなり、その表面にはポリウレタン樹脂あるいはポリイミド樹脂等からなる絶縁体らか被置され

例えば事4図に示すように、U字状としても良い。

また、本実施例において凍りは、ウェッジボン、 ディングの際の超音波挺動方向と直交またはそれ に近い方向に延在するように設けられている。す なわち、本実施例においては、沸7を超音放版動 方向と直交またはそれに近い方向に延在させたこ とにより、ウェックポンディングに際してポンデ ィングワイヤ5の抜合面に被着した異物や残留被 ほ 材等が滞 7 によって 機械的に 研削されるように なっている。本実施例において薄7の平面形状は、 第3回に示すように、例えばストライプ状に形成 されている。ところで、ワイヤ接合面において庸 7の占有面積比率が多過ぎるとかえって接合效度 が低くなる。そこで、一概には規定できないが、 ワイヤ接合面に対する潰7の占有面積比率は、例 えば50%程度以下、すなわち、平坦領域8の占 有面積比率が少なくとも50%程度以上とするこ とが望ましい。また、薄7の平面形状は、ストラ イブ状に限定されるものではなく 横々 変更 可能で あり、例えば第5図に示すように、メッシュ状と

特開平4-155854(4)

しても良い。

溝では、半導体チップ2がダイパッド!a上に させることが可能となる。 接合される前に、例えばレーザ加工法、電子ピー 、 加工法、エッチング加工法あるいはコイニング ・ 方式の半導体集積回路装置における歩割りおよび 法等により形成すれば良い。

このように本実施例によれば、以下の効果を得 ることが可能となる。

(11、インナーリードしかのワイヤ接合面に薄了を 設けたことにより、該ワイヤ複合面の実効接合面 横を増大させることができるので、ポンディング ワイヤラとインナーリード1bとの複合強度を向 上させることが可能となる。

(2)、 構 7 の 延 在 方向 を 超 音 波 振 動 方 向 と 直 交 ま た はそれに近い方向としたことにより、ポンディン グワイヤ5とインナーリード1bとをウェッジボ ンディングにより接合する際、ポンディングワイ ヤ5の接合面に被着した異物や残留被理材等が渡 7によって機械的に研削され、ポンディングワイ ヤ5の活性面をインナーリード1bのワイヤ接合 面に接合することがてきるので、ポンディングワ

イヤ5とインナーリードIbとの接合強度を向上

(3)、上記(1)、(2)により、故種ウイヤボンディング 信頼性を大幅に向上させることが可能となる。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例 に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施 例に限定されるものではなく、その要旨を退脱し ない範囲で種々変更可能であることはいうまでも

例えば前足実施例においては、半導体チップを リードフレームのダイパッド上に実装する半導体 集積回路装置に本発明を適用した場合について説 明したが、これに限定されるものではなく、例え ば半導体チップをパッケージ基板や配線基板のダ イパッド上に実装する半導体集積回路装置に本発 明を適用しても良い。この場合、パッケージ基框 や配練差板等に設けられた外部引出用端子のワイ ヤ接合面に庸を設ける。

また、前見実施例においては、ポンディングワ

イヤとポンティングバッドとをボールポンティン グにより抜合した場合について説明したが、これ に限定されるものではなく、例えばポンティング ワイヤとボンディングパッドとをウェッジポンデ ィングにより接合しても良い。

また、前記実施例においては、ポンディングワ イヤを被理ワイヤとしたが、これに限定されるも のではなく、通常のポンディングワイヤでも良い。 (発明の効果)

本順において開示される発明のうち、代表的な ものによって待られる効果を簡単に説明すれば、 下紀のとおりである。

すなわち、請求項1記載の発明によれば、外部 引出用端子のワイヤ接合面の実効接合面積が溝に より増大し、ポンティングワイヤと外部引出用端 子との接合強度を向上させることができるので、 半導体集體回路装置の信頼性を向上させることが 可能となる。

また、ポンディングワイヤと外部引出用端子と をウェッジボンディングにより後合する場合、例 えば外部引出用端子の溝を超音波振動方向に直交 またはそれに近い方向に延在させることにより、 抜ウェッジボンディングに原し、ポンディングワ イヤの接合面に抜きした異物や残留被覆材等が満 により改核的に研削され、ポンディングワイヤの 活性面で接合ができるので、ポンディングワイヤ と外部引出用端子との接合強度を向上させること ができ、被買ワイヤを有する半導体無費回路装置 の信頼性を向上させることが可能となる。

4 . 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である半導体集積回 路装置の要部断面図、

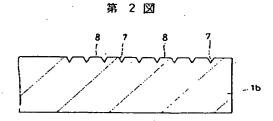
第2図は第1図に示した半導体集積回路装置を 構成するインナーリードの要部拡大断面図、

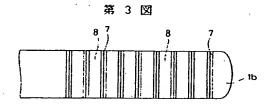
第3回は第2回に示したインナーリード先端の 要部位大平面図、

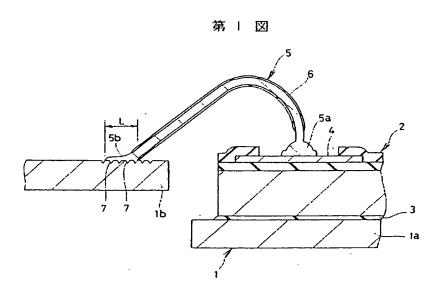
第4因は本発明の他の実施例である半導体集積 回路装置を構成するインナーリードの裏部拡大断

第 5 図は本発明の他の実施例である半導体集費

特別平4-155854 (5)







1:リードフレーム 1b:インナーリード(外部引出用端子) 2:半導体チップ 4:ボンディングパッド

特開平4-155854 (6)

